PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 03227078 A

(43) Date of publication of application: 06.10.91

(51) Int. Cl H01L 33/00

(21) Application number: 92023488 (71) Applicant: NEC CORP

(22) Date of filing: 31,01.90 (72) Inventor: NAKANO KOJI

(54) LIGHT EMITTING DIODE

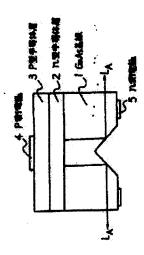
(57) Abstract:

PURPOSE: To enhance a light emitting clode in optical output by a method wherein an Indined surface is provided to the reer of semiconductor substrate corresponding to an electrode on a PN junction side.

CONSTITUTION: An N-type semiconductor leyer 2 and a P-type semiconductor layer 3 are successively grown on an N-type GeAs substrate 1. Then, a circular P-side slectrode 4 of AuZn is formed on the surface of a P-type semiconductor layer 3, and then a groove V-shaped in cross section is provided to the region of the rear side of the N-GeAs substrate corresponding to the position of the P-side electrode 4 to form a inclined surface. The inclined surface concerned to formed through a marrier that the GeAs substrate 1 is eithed with a bromine stating solution using a photoresist mask. Then, circular dot-shaped N-side electrodes 5 are formed on the region of the rear of the N-type GaAs substrate other than the inclined surface, and the substrate 1 is subjected to a full cut dicing conforming to the size of a peliet and separated into peliets. By this setup, light which is emitted from a light emitting region and advences in the direction of a semiconductor substrate

can be taken out, so that the light emitting diode can be improved in optical output.

COPYRIGHT: (C)1991, JPO&Japio



① 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平3-227078

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

四公開 平成3年(1991)10月8日

H 01 L 33/00

A 8934-5F

客査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

60発明の名称

発光ダイオード

②特 願 平2-23488

②出 願 平2(1990)1月31日

700発明者

仲野 弘司

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

加出 顧 人 日本

日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目7番1号

仍代 理 人 弁理士 内 原 習

明福書

発明の名称

発光ダイオード

特許請求の範囲

半導体基板上にpn接合を含む発光領域が形成された発光ダイオードにおいて、少なくともpn接合を有する半導体層に設けた電極の下方に相当する半導体基板裏面に傾斜面を有する事を特徴とする発光ダイオード。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本売明は、発光ダイオードに関する。

〔従来の技術〕

np接合を有する発光ダイオードは最近各分野で広く使用されるに到っている。この発光ダイオードの急速な発展にともない一層の高出力化が強く要望され、そのために各種の業子構造が提案さ

れている.

第3図に、反射光を外部へ効率良く取り出す事 により光出力の増大を計った発光ダイオードの一 例を示す。

上記の方法により半導体基板に傾斜面を形成す

る事により、基板裏面で反射した光L A は、側面で再び反射して結晶内で吸収される事なく外部に取り出される。又、光L B についても効率よく外部に取り出すことが出来るため、通常の構造の発光ダイオードと比較して光出力の向上が計られる。

[発明が解決しようとする課題]

裏面のうち、 p 側電極 4 の の 下方に相当する領域域に 深さ 7 5 μm 。 解 1 5 0 μm の断面が V 字 フラル m の傾斜面を形成した。 この A が といる A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が と A が

本実施例では、p側円形電極に相当するpn接合部の発光領域が最も光出力が強い領域となるがこれらの光のうちGaAs基板方向に進んだ光し、は、図示の如く、GaAs基板裏面に形成した傾斜面で反射されて外部に取り出す事ができる。このため本実施例では、大幅の光出力の向上を計る事ができた。

又、傾斜面を不安定なブレーキングによらず、 ウェットエッチングにより形成しているため、外 部分で発光した光のうち基板方向へ進んだ光の多くは裏面で垂直に反射して再び、発光領域方向にもどるために、結局、結晶内部で吸収されてしまい外部に取り出す事ができないという問題点が有る。

[課題を解決するための手段]

本発明の発光ダイオードは、半導体基板状にpn接合を含む発光領域が形成されたっ発光ダイオードにおいて、少なくともpn接合側の電極の下方に相当する、半導体基板裏面に傾斜面を有している構成になっている。

〔実施例1〕

次に本発明について図面を参照して説明する。 第1図は本発明の一実施例の断面図である。 n型 GaAs基板1に液晶エピタキシャル法で n型および p型半導体層 2 , 3を類次成長した。p型および n型半導体層 3 , 2のドーパントとしては Siを使用している。次に直径150μmの円形 状にAuZnによるp側電極4を、p型半導体層 3の表面に形成した。この後、n型GaAs基板

部に取り出せる光量のバラつきを少なくすることができ、光出力のバラつきは少なくなった。又、 裏面形状も一定となりペレットマウント時の問題 点も解決する事ができた。

〔実施例2〕

特開平3-227078 (3)

により、ペレット状態に分離し、第2図(a)の 発光ダイオードを得た。

本実施例の発光ダイオードは n 型 G a A s 基板 裏面のほぼ全域にわたり単調に傾斜した傾斜面を 形成しているため、組立時には、この傾斜と同様 の傾斜を持った専用のステムにマウントさせる。

本実施例では、 n型 G a A s 基板のほぼ全域に単調に傾斜した傾斜面を形成しているため実施例 1 よりもさらに光出力の向上を計る事ができた。 又、実施例 1 と同様に傾斜面はウェットエッチングにより形成しているため光出力のバラつき及びマウント時の問題点等についても解決する事ができた。

〔発明の効果〕

以上説明した様に本発明は少なくともpn接合例の電極の下方に相当する半導体基板裏面に傾斜面を形成したので、発光領域で発光した光のうち半導体基板方向に進んだ光を取り出す事ができ光出力を大幅に向上できる。又、光出力の傾斜面の形成を従来の様に不安定なプレーキングを使わず

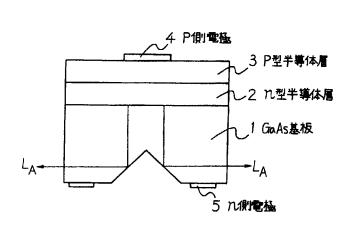
ウエットエッチングにより形成するので、傾斜面の形状、及び発光ダイオードの裏面の形状を安定に作る事ができるために、光出力のバラつきをおさえペレットマウント時の問題点も解決する事ができた。

図面の簡単な説明

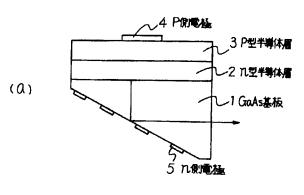
第1図は本発明の第1の実施例の断面図、第2 図(a)は第2の実施例の断面図、第2図(b) は第2の実施例のウェハ状態での断面図、第3図 は従来の発光ダイオードの一例の断面である。

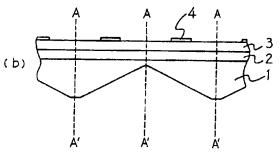
1 ··· G a A s 基板、2 ··· n 型半導体層、3 ··· p 型半導体層、4 ··· p 侧電極、5 ··· n 侧電極。

代理人 弁理士 内 原 智

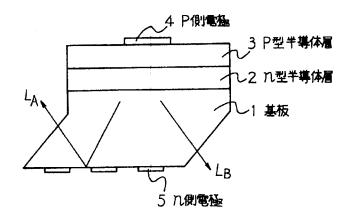


第 1 図





第2図



第3図